

## РЕЗОНАНСНО-ПЕРКОЛЯЦИОННЫЕ ТРАЕКТОРИИ (РПТ) КАК ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ КАНАЛЫ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ МЕТАЛЛООКСИДОВ

*В.Я.Кирпиченков*

В рамках представлений об одномерных РПТ показана возможность существования качественно различного для случаев сильной и слабой связи размерного эффекта в тонких сверхпроводящих пленках.

В настоящее время остается пока еще нерешенным один из главных вопросов высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП) — какая из теоретических схем — традиционная БКШ или различные модели сверхпроводимости локальных пар (СЛП) адекватно описывают ВТСП в известных металлооксидах<sup>1</sup>. Это обстоятельство связано с тем, что экспериментально весьма трудно определить величину параметра  $t/U$ , характеризующего силу связи ( $t$  — ширина зоны,  $U$  — энергия притяжения электронов (дырок)). В такой ситуации для ответа на этот вопрос известный интерес представляет отыскание условий, при которых сверхпроводники с различной силой связи ведут себя качественно различным образом.

Здесь, в рамках представлений о РПТ<sup>2,3</sup>, мы рассмотрим одну из возможностей дифференцировать сверхпроводники по силе связи, основанную на размерном эффекте, возникающем в системах конечных вдоль направления протекания сверхпроводящего тока размеров  $L \lesssim 1$  мкм (либо кристаллитах ВТСП керамик с характерным размером  $L$ ), причем для определенности будем говорить о  $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$ .

Если, как это сейчас принято считать, стехиометрический состав  $\text{La}_2\text{CuO}_4$  отвечает моттовскому изолятору, то легирование его Sr приводит наиболее вероятно к появлению в  $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$   $O2p$ -дырок<sup>4</sup> (либо гибридных  $\text{Cu}3d-O2p$ -дырок, но эти различия для нашей задачи несущественны). Будем условно называть элементарные ячейки, куда внедрены атомы Sr и где появляются дырки, — "примесными центрами" (ПЦ) и предположим, что они образуют неупорядоченную систему одинаковых ПЦ, случайно распределенных по узлам трехмерной решетки в среднем равномерно по объему с относительной концентрацией  $x$  (модель структурного беспорядка И.М.Лифшица), между которыми могут туннелировать дырки.

Если в бесконечной в трех измерениях системе ( $L \rightarrow \infty$ ) при  $x < x_c$  ( $x_c$  — критическая концентрация ПЦ, соответствующая перколяционному переходу в трехмерной решетке) дырки локализованы либо на локальных однопримесных уровнях с энергией  $E_0$  ( $E_0$  — энергия ионизации уровня) и радиусом локализации состояния  $\sim \alpha^{-1}$  ( $\alpha^2 = E_0$ ,  $\hbar = 1$ ,  $m = 1$ ), либо на уровнях конечных кластеров, то в системах с конечным и достаточно малым  $L$  уже при малых концентрациях  $x \ll x_c$  в неупорядоченной системе ПЦ возможно образование единенных РПТ — одномерных кластеров с размером  $l(L) \gg L$ , представляющих собой цепочки равноотстоящих ПЦ, и соединяющих противоположные "берега" пленки. Вдоль РПТ в окрестности уровня  $E_0$  образуются энергетические зоны резонансной прозрачности, дырочные состояния в которых "распространены" на всю длину РПТ. Условия возникновения и статистические свойства таких РПТ подробно проанализированы в<sup>2,3</sup>.

В дальнейших оценках будем полагать, что при всех  $x \leq x_c$  для интересующих нас размеров  $L$  РПТ являются чисто одномерными, то есть пренебрегать "перескоками" дырок между РПТ. Это оправдано тем, что даже при  $x = x_c$  критический кластер в бесконечной системе является одномерным образованием, и кроме того, на характерных размерах РПТ не "накапливается" достаточно большая вероятность джозефсоновского туннелирования между ними.

При сделанных допущениях в качестве оценочного критерия того, что температура  $T_L$ , при которой пленка толщины  $L$  станет сверхпроводящей в поперечном направлении, естественно выбрать условие, что корреляционный радиус сверхпроводящего ближнего порядка одномерной системы  $R_c(T_L)$  станет порядка характерной длины РПТ  $l(L, x)$ , которая порядка толщины пленки  $L$ .

$$R_c(T_L) \sim l(L, x) \sim L. \quad (1)$$

Используя результаты работ<sup>5,6</sup>, запишем выражения для корреляционного радиуса  $R_c(T)$  в одномерных РПТ в пределах сильной и слабой связи и представим их в удобной для дальнейшего анализа форме.

Сильная связь

$$R_c(T) = \frac{4 \sin p_0}{\pi} \frac{t^2}{UT} d \sim \frac{t^2}{UT} d, \quad t/U \ll 1. \quad (2)$$

где  $d$  — расстояние между ПЦ вдоль РПТ,  $p_0$  — фермиевский импульс,  $t$  — ширина энергетической зоны вдоль РПТ,  $U$  — энергия притяжения дырок на ПЦ. При фиксированном среднем числе дырок на один ПЦ величина  $\sin p_0 = \text{const} \sim 1$  одинакова для всех РПТ и не меняется при варьировании остальных параметров РПТ.

$$R_c(T) = \frac{\hbar^2 |\Psi_0|^2}{mT} \sim \frac{\Delta^2(T)t}{T_c^2 T} d, \quad t/U \gg 1, \quad (3)$$

где  $\Psi_0 \sim n^{1/2} \frac{\Delta(T)}{T_c}$  — равновесное значение параметра порядка,  $n$  — линейная концентрация дырок вдоль РПТ.

$$\Delta(T) \sim \begin{cases} T_c & T \ll T_c \\ [T_c(T_c - T)]^{1/2}, & T \lesssim T_c, \end{cases} \quad (4)$$

$$T_c \sim t \exp(-t/U). \quad (5)$$

Используя условие (1) и формулы (2) — (5) получим

$$T_L^{\text{СЛП}} \sim \frac{d}{L} \frac{t^2}{U} \quad (6)$$

$$T_L^{\text{БКШ}} \sim \begin{cases} \frac{d}{L} T_c & , \quad L \gg \frac{t}{T_c} d \\ (1 - \frac{T_c L}{td}) T_c \approx T_c & , \quad L \ll \frac{t}{T_c} d \end{cases} \quad (7a)$$

$$(7b)$$

Так как при фиксированных толщине пленки  $L$  и концентрации  $x$  параметры  $d$ ,  $t$  являются случайными, то формулы (6), (7а, б) должны усредняться по множеству РПТ. Ниже мы качественно обсудим следствия из этих формул при различных  $x$ .

1. При  $x = x_c$  энергетическая ширина характерных РПТ  $\langle t \rangle$  не зависит (или слабо зависит) от  $L$ . В этом случае из (6), (7б) видно качественное различие в зависимости  $\langle T_L \rangle$  от  $L$  при малых  $L$ . Так, если  $\langle T_L^{\text{СЛП}} \rangle \sim L^{-1}$  во всем интервале длин, то  $\langle T_L^{\text{БКШ}} \rangle \rightarrow \langle T_c \rangle$  и почти не зависит от  $L$  в области асимптотики (7б).

2. При  $(x_c - x)/x_c \ll 1$  в соответствии с перколяционными скейлинговыми концепциями<sup>3</sup> с логарифмической точностью имеем

$$-(\alpha L)^{-1} \ln(\langle t \rangle / E_0) \sim (x_c - x)^\nu. \quad (8)$$

то как видно из (5), в области длин (7б)  $\langle T_L^{\text{БКШ}} \rangle$  даже уменьшается с уменьшением  $L$ . В связи с этим отметим, что в обзоре<sup>7</sup> сообщается об экспериментах, в которых наблюдалось уменьшение температуры сверхпроводящего перехода при уменьшении толщины пленки  $L \lesssim 4000 \text{ \AA}$  и аналогичном размерном эффекте при измельчении керамики.

3. При  $x \ll x_c$  энергетические ширины и вероятности реализации РПТ весьма малы, так что экспериментальное наблюдение сверхпроводимости затруднительно. В этой области концентраций параметр  $\langle t \rangle / U$  может проходить через единицу и, следовательно, сменяться тип сверхпроводимости.

4. В области  $x > x_c$  в зависимости от соотношения между характерным размером "пор" бесконечного кластера ПЦ и толщиной пленки может реализоваться как одномерная, так и квазиодномерная ситуация.

Как показывают численные оценки, отмеченный размерный эффект должен наблюдаться в близкой окрестности  $x_c$  в интервале длин  $L \sim (10^4 \div 10^2) \text{ \AA}$ .

#### Литература

2. Лифшиц И.М., Кирпиченков В.Я. ЖЭТФ, 1979, 77, 989.
3. Лифшиц И.М., Гредескул С.А., Пастур Л.А. ЖЭТФ, 1982, 83, 2362.
4. Элиашберг Г.М. Письма в ЖЭТФ, 1988, 48, 275.
5. Rice T.M. Phys. Rev. A, 1965, 140, 1889.
6. Ефетов К.Б., Ларкин А.И. ЖЭТФ, 1975, 69, 764.
7. Габович А.М., Моисеев Д.П. УФН, 1986, 150, 599.

Новочеркасский политехнический институт  
им. С.Орджоникидзе

Поступила в редакцию  
22 декабря 1988 г.